



# Minister Rozwoju i Technologii

---

Znak pisma: DRI-IV.054.4.2024  
Warszawa, 13 maja 2024 r.

**Pan  
Szymon Hołownia  
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej**

**Dotyczy:** Interpelacji nr 2454 w sprawie budowy Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników

**Szanowny Panie Marszałku,**

odpowiadając na interpelację nr 2454 Posła na Sejm RP Adama Andruszkiewicza w sprawie budowy Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników, przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie pragnę zapewnić Pana Posła, iż Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) prowadzi politykę nastawioną na zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju oraz rozwój gospodarki Polski. Zadania te realizowane są zarówno w ramach pracy samego Ministerstwa, jak i poprzez stanowienie prawa w zakresie polityki gospodarczej kraju oraz koordynację prac instytucji, które tworzą system rozwoju naszego kraju. Rząd dokłada wszelkich starań, aby gospodarka Polski rozwijała się dynamicznie, a przedsiębiorcy wybierali nasz kraj jako miejsce realizacji nowych inwestycji.

Należy stanowczo podkreślić, że obecny Rząd nie wstrzymuje inwestycji firmy Intel w Polsce. Inwestycja jest realizowana zgodnie z Umową podpisaną przez stronę Polską i firmę Intel. Umowa zakłada z jednej strony przygotowanie parku technologicznego dedykowanego branży półprzewodnikowej, a z drugiej strony prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy publicznej. Przygotowanie Parku technologicznego realizowane jest przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA, a także lokalnymi samorządami zgodnie z przyjętym harmonogramem. W obszarze udzielenia pomocy publicznej należy zauważyć, że uchwała nr 239 Rady Ministrów z 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu pod nazwą „Krajowe Ramy Wspierania strategicznych inwestycji półprzewodnikowych”

została przyjęta przez poprzednią Radę Ministrów dopiero 8 grudnia 2023 r. i została opublikowana w Monitorze Polskim 18 grudnia 2023 r. po zaprzysiężeniu aktualnej Rady Ministrów.

Rada Ministrów aktywnie prowadzi proces zmierzający do realizacji budowy fabryki półprzewodników w Polsce. Firma Intel złożyła w tej sprawie wniosek o udzielenie pomocy publicznej. Jest on procedowany w trybie uchwały nr 239 Rady Ministrów z 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu pod nazwą „Krajowe Ramy Wspierania strategicznych inwestycji półprzewodnikowych”. Końcowym warunkiem udzielenia pomocy publicznej będzie jej notyfikacja Komisji Europejskiej.

Minister Cyfryzacji zwrócił się 8 lutego br., do Prezesa UOKiK z wnioskiem o dokonanie prenotyfikacji Komisji Europejskiej planowanej pomocy publicznej, która ma zostać przeznaczona na realizację projektu inwestycyjnego przez ww. spółkę. W związku z powyższym 9 lutego 2024 r. UOKiK przekazał Komisji Europejskiej materiały prenotyfikacyjne dotyczące przedmiotowego projektu.

Sprawa została zarejestrowana przez Komisję pod numerem SA.112547 - PL - Intel - National Framework for Supporting Strategic Semiconductor Investments. Aktualnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień z Komisją Europejską w ramach przedmiotowego postępowania.

Prenotyfikacja (tzw. kontakty przedzgłoszeniowe) stanowi etap poprzedzający formalną notyfikację pomocy publicznej do Komisji Europejskiej. Umożliwia ona państwu członkowskim przedyskutowanie z Komisją Europejską prawnych i ekonomicznych aspektów dotyczących największych i najbardziej skomplikowanych projektów, a Komisji zapoznanie się z nimi już na wczesnym etapie. Po zakończeniu tego etapu, państwo członkowskie dokonuje formalnej notyfikacji pomocy Komisji Europejskiej. W tej samej sprawie UOKiK pozostaje w bieżącym kontakcie zarówno z Ministerstwem Cyfryzacji, jak i resortami wspierającymi, a także spółką Intel.

**Z upoważnienia, z wyrazami szacunku**

Jacek Tomczak

Sekretarz Stanu

/ kwalifikowany podpis elektroniczny /